PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-048432

(43)Date of publication of application: 22.03.1983

(51)Int.CI.

H01L 21/60 H05K 3/44

(21)Application number: 56-146866

(71)Applicant: DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

17.09.1981

(72)Inventor: ASAI SHINICHIRO

KATO KAZUO

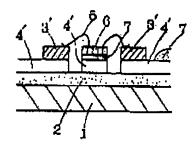
NAKANO TATSUO

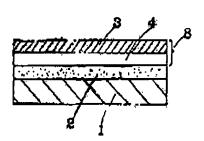
(54) MANUFACTURE OF HYBRID INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To permit high reliability bonding by etching only by a method wherein a wiring circuit is formed by etching alminum—copper clad foil and an alminum circuit is also formed by additional ethcing and next the circuit and a semiconductor are fixed by alminum lead wires by an ultrasonic vibration method.

CONSTITUTION: The drawing shows that alminum-copper clad foil 8 are stacked so that the copper foil 4 may position on the surface of an insulator layer 2. Next, the alminum-copper clad foil 8 form a wiring circuit for both the layer 2 and the foil 4. Then, etching is done and furthermore alkali etching is applied to a metal substrate 1, the layer 2, and a part of an alminum circuit 3' to expose a copper circuit 4' and after placing a semiconductor, or a resistor or the like on said copper circuit 4' through solder 7, the semiconductor 6 and the aluminum circuit 3' are fixed by alminum lead wires 5 by an ultrasonic vibration method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

best Available Copy

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(1) 日本国特許庁 (JP)

文献3 ①特許出願公開

⑫ 公 關 特 許 公 報 (A)

昭58—48432

H 01 L 21/60 H 05 K 3/44

庁内整理番号 6819-5F 6465--5F

❷公開 昭和68年(1983) 3 月22日

発明の数 1 客查請求 朱請求

❷混成集積回路の製法

願. 昭56(1981) 9月17日

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

砂発 明 者 加藤和男

町田市旭町3-5-1電気化学・ 工業株式会社中央研究所内

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

の出 顧 人 電気化学工業株式会社

東京都千代田区有梁町1丁目4

温成集費国路の製法

2.存計指求の数因

金属蓄板に船張物屋アルミニュ ユムー鎖クラ 🎖 ド推を限に禁煙して一体化してなる鉄層物の前記 アルミニウムー銀クラッド復モニッチングして、 野嶽岡路を形成させ、さらにエッチングしてアル ミニウム回路を形成させ、数プルミニウム回路と 半導体とも舞音波振動法によりアルミニウムリー の製法。

3.発明の詳細な説明

李秀朝は、アルミニウムリード旅により半導体 と国路離綴とを繁雑な作業を必要とせず、エツチ ングのみによって信頼性の高いポンテングを可能 とした徳成集教団路の製法に要する。

従来、低点集積回路はセラミックやガラス番板 上に抵抗体やトランジスターの如き回路部品を達 生付着したもの、あるいはアルミニクムまたは鉄

遊板上に絶縁層を設け、この上に回路を組み込む ガスが一般的である。

これら苦心の上には、半田付による半導体のよ イポンテイング、外部への嫡子接続、チツテコン ナンサー等チップ部品の取付けられ、また単端外 と回路との資統は、全部又はアルミニウム銀によ りワイヤーボンディングされている。

アルミニウムワイヤーの接続だついては、黄金 黒メツキによる処理、ニンケルメツキ(特公路 5 2 - 3 4 6 1 号)、アルミニサム 整着メッキ (特別昭51-28662号) 及び金属ペレット の銀着(仲公昭45-37110号)、等を題の 後継がある。しかしながらメッキによる場合は、 メッキ取倒を必要とするほかにメッキ表面の程度、 層厚みを管理するとと必要である。また、会異ペ レフトの接着の場合は、接着個数が半導体のピイ ポンデインが数より多く、これらの作業は合わめ

また、高分子與諸島都層を有する網程国路では、 紙縁層が低イング率であるため、超音波振動によ

発取時58-48432(2)

りワイヤーボンディングを行うといわゆる知音は がにげる現象があり十分をポンディングが不可能 である。また、黄金属メンキやニッケルメッキ法 では、ポンディング級面の特度が厳密に要求され ると共にその風音被揺動ポンディング条件も終い 範囲で操作しまければまらまかつた。

すなわち、本発明は、金倉器板に絶縁物層、アルミニウム=領クランド程とを原に教育して一体化してたる機層物の放送アルミニウム=領クラツ

ド間をエツチングして配線回路を形成させると共 にさらにエツチングしてアルミニウム回路とそ形 成させ次いではアルミニウム回路と半導件とを思 査改設動法によりアルミニウムリード銀で困难さ せることを特徴とする。

以下図面により本発明の実施例を詳しく説明するが、第1~2回は実施例に用いる機関物、第3~4回は実施例の断面図、第5回は超音液振動数と引張強度との関係図である。

まず第1回に示すように本発明に用いる環層物は、金属書渡すの上に影響物層は影響層に影響を 物層をの酸にアルミニウム後さがくるように不同 表示が無限したものであり、また、第2回は、第 1回のものと逆に構成したもので絶縁物層2の固 に偶額もがくるようにアルミニウム・銀クラッド 程名が検閲したものである。

次に、この下来を子が出来を集まったとはできた。 本に呼びエエッセンが可能を埋化鉄等でエンチを 必以工能基準等を接載を出る。1 ないでき 2 回に示

す疾病物を前記の方法でエグチンがし、さらに無 3四に示すように金属遊板1、絶線物層2、及び アルミニウム回路30の一部をアルカリエツチング して領国路(全国出させて、世鎮国路(上に半田 7.を介して半等体や低抗体等を数量した後、半導 体もとアルミニウム国路よとを履音波摄動法によ カアルミニウムリード語目により聞着する。主だ 第1回に示す機能物を妨望の方法でエッチングし さらに第4回に示すように、会異番板1、絶縁側 層 2、 及び朝国路 4 の一部を退在数 アンモニウム 毎でエッチングしてワイヤボンディング毎ときる アルベニクム回路 8'を露出せしめ、剱母路が上に は、第3回同様に単出りを介して単導体や低気体 等を数量し、半導体 8 とアル もこりム国路 3 とを 超奇依据動法によりアルミニウムリード語 S K よ り袋続する。

本発明に用いる金属番板1としては、良熱伝導性を持つ 0.5 ~ 3.0 至の アルミニウム、 統等が用いられ、危縁物層 2 としては、,2.0 A.以上の各種セラミンクス、無根粉体を含有する高分子物脱絶

砂磨、ガラス撤越を含有する高分子物胎絶縁層、 及び耐熱性高分子物脂絶縁層である。前記無縁物、 体としては、アルミナ、ペリリヤ、ポロンナイト ライド、マグネシア、シリカ等が好ましく、高分 子樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、 ポリイミド製産等が好ましい。また、絶難物産を としては、高分子物館を含有する絶縁層が好まし く、さらに、アルミニウムー銅クラッド揺Bのア ルミニウムは10~100gであり、頭は0.1~ 100ヵの厚さが好ましい。さらにアルミニウム に傷をメッキした前でもよい。又れにかんに異様の金魚が14でのです。 島 (Mis 1754)7い。信用を用る内容やプライブルンでです。 大化、2m厚のアルミニウム板K50gのアル ミニウムー鍋クラツド催を、又は金叉はニツケル メッキしたるちょの鎮権をエポキシ系強着利で扱 合した金属苗板を用い、3000アルミニウム鉄 を超音波りイヤーポンディングした時のポンディ ングパツドの徴録と引張り強度の関係を解り図化 示した。すでわち、本発明によるアルミニウムー 鋼クラッド指を用い選択的にエツチングを行なつ て、アルミニウム位15gのポンテイングパッド

特別958-48432(3)

ニウム花、8'…ナルミニウム B.B.、4 …須谷、 4 …銅四路、5 …アルミニウムリード級、6 …半球 体、7 …牛田、8 …アルミニウム - 朝クラツド落。

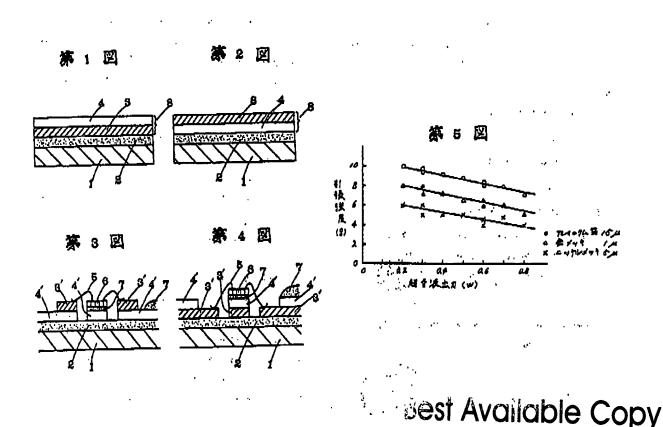
特許出版人 電気化学工業株式会社

を形成させた実験例では引張強度が35点の無格上に会えて中やニッケルメッキした時より高く、かつ引張強度のパラッキが少ないことが分かる。メッキした場合にこのように引張強度のパラッキが大きくさることは、メッキ菌の性状がワイヤーポンディング性で著しい影響を与えるということであり、メッキによつてポンディングパッドを形成する場合には避けられない欠点である。

以上説明した透り本張明は、金属基板に絶好物 環、アルミニウム・銅クラッド落を展に接触し、 前記アルミニウム・銅クラッド落をエッチンと で配様パターンを形成すると共に、ポンデインと パッドを形成し、半導体等とアルミニウム回路と のでルミニウムリード部での固糖が超音波振動法 により容易にかつ致固に行われるものである。 4.図園の簡単な説明

第1~4回は本義明の実施例の断面段であり、 第5回は引張強度の異態例と比較例を契わしたも

符号1…食具菌板、2…筋縁物層。ま…アルミ



· 学 · 提 · 推 · 正 · 春

昭和56年12月1日

特許庁長官 島 田 孝 哲 文 政

- 1. 事件の表示 昭和 56 年特許収据 146B66号
- 2. 特別の名称 温成集 景 回 路 の 製 法
- 5. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 住所 東京都平代田区有楽町1丁目4番1号 名称 (329) 電気化学工業株式会社 の
- 4. 福正の対象 明細書の発明の詳細な説明の機
- 5. 補圧の内容 別 組 の 強 り

手 进 被 正 春

昭和67年 ク月28日

符许介长官 若 杉 和 夫 原

- 1. 事件の表示
- 照和 3 6 年特計 取第 1 4 6 8 6 6 号 2. 発明の名称 - ジェー 当

戊戌集積回路の製法

3. 接正をする者。

事件との関係。 特許出願人

" 但 济 京京都千代田区有桌町 1丁目 4 香 1 号

##

4. 相正の対象

羽組書の特許語求の氣医の機および発明の詳 細な観明の機

5. 特正の内容

別数の通り



特別項58-48432(4)

明祖書第5页下から2行一級6頁第2行目の「 勉強物理2としては、20 m以上の各領セラミツ クス ~ 樹取動機層である。」を「絶象物層2と しては、各種セラミツケス ~ 樹脂勉級層を用い、 その内厚は20 m以上である。」と訂正する。

- 1 明細書第1支下から5~7行目の「本発明は、 ……ポンテンクを可能」を「本発明は、禁機な 作業の必要なしにエッテックのみによって、ア ルミニウムリード額による半導体と関略との信 独性の高いワイヤーボンディングを可能」と訂 定する。
- 2. 男都書第2頁第5行目の「……テップ部品の取付けられ、……」 「……テップ部品の取付けがなされ、……」と、また第6~7行目の「……アルミニウム額によりワイヤーボンデインがされている。」を「……アルミニウム値によるワイヤーボンディングによりなされている。」と訂正する。
- 3. 明報書館を買露10行目の「……クラッド権 を塩化鉄等へ…」を「……クラッド権をアルミ ニッスと前の両者をエンチェクである塩化鉄等 ……」と訂正する。
 - 4. 明細音第4 実第8行目の「……短音級指数数」を「……短音級出力」と訂正する。
 - 5. 明細書第5章第5行目の「……低気体……」

勃開昭58-48432(5)

を「……テップ低銃体……」とさらに第13行目の「……係就体」を「……テップ低銃体」と 町正する。

6. 昭和56年12月1日付手統補定客の明細書 第5頁下から2行目~第6頁第2行目の「絶職、 物層2としては、各種セラミツタス~樹脂熟像 層を用い、その内写は20メ以上である。」を 「鉛集物層2としては、各種セラミツクス、無 機治体を含有する高分子樹脂熱層、及び耐無性を 分子樹脂熱線を用い、その内厚は20メ以上 である。」と即正する。

静野様求の展園

全国基根に総統物制、アルミニウムー網クラッド指を項に 環境して一体化してなる機関物の前担アルミニウムー網クラッド すず新キスッチングして、配金国路を形成させ、さらにエッチングしてアルミニウム関路もしくは網面隔を形成させ、数 アップミニウム関係と平等体とを包含数数数操によりアルミニウムリード機で固縛をせることを特徴とする拠点を収集を固め 製造。